PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43) Date of publication of application: 25.05.1989

(51)Int.Cl.

CO7F 7/18 CO7F 7/12 C08F230/08

(21)Application number: 62-291541

(71)Applicant:

TOSHIBA SILICONE CO LTD

(22)Date of filing: 18.11.1987 (72)Inventor:

KABETA KEIJI

(54) DIMERIZED VINYLCYCLOHEPTYL GROUP-CONTAINING SILICON COMPOUND AND ITS PRODUCTION

NEW MATERIAL:A compound of formula I [one of R1 and R2 is vinyl, while the other is H; one of R3, R4 is vinyl, while the other is H; R5WR7 are (substituted) monovalent hydrocarbon, alkoxy, halogen].

EXAMPLE: 5-Vinylbicyclo[2.2.1]heptyltrichlorosilane.

USE: A grafting agent, crosslinking agent, modifier, solid surface-treating agent, adhesion intensifier for organic polymers.

PREPARATION: The reaction of 5-vinylbicyclo[2.2.1]hepta-2-ene of formula III with a silane of formula IV is conducted in the presence of a metallic palladium or a palladium complex free from phosphorus ligands and the product is purified by distillation.

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-132591

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成1年(1989)5月25日

C 07 F 7/18 7/12 C 08 F 230/08 C-8018-4H G-8018-4H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全9頁)

❷発明の名称

二量体化されたビニルビシクロヘプチル基含有ケイ素化合物および その製造方法

②特 願 昭62-291541

20出 願 昭62(1987)11月18日

砂発 明 者

田 桂次

群馬県太田市西新町133番地 東芝シリコーン株式会社内

⑪出 願 人 東芝シリコーン株式会

東京都港区六本木6丁目2番31号

社

⑩代 理 人 弁理士 古 谷 翼

明 細 🛊

1. 発明の名称

二量体化されたビニルビシクロへプチル基 含有ケイ素化合物およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1 次の一般式(1)

(式中、R'およびR²はいずれか一方がビニル 基で残余が水素原子、R²およびR⁴はいずれか 一方がビニル基で残余が水素原子、R⁵、R⁶、 R⁷は互いに同一または相異なる置換または非 置換の1価炭化水素基、アルコキシ基または ハロゲン原子を示す。)

で表わされる二量体化されたビニルビシクロ ヘブチル基含有ケイ素化合物。

2 R⁵、R⁶およびR⁷の全てがハロゲン原子であ る、特許請求の範囲第1項記載のケイ素化合 物。

- 3 R⁵, R⁶およびR⁷の全てが塩素原子である、 特許請求の範囲第1項記載のケイ素化合物。
- 4 R⁵. R⁶ およびR⁷の全てがアルコキシ基である、特許請求の範囲第1項記載のケイ素化合
- 5 R⁵、R⁵およびR⁷の全てがメトキシ基である、 特許請求の範囲第1項記載のケイ素化合物。
- 6 R⁵、R⁶およびR⁷の全てがエトキシ基である、 特許請求の範囲第1項記載のケイ素化合物。
- 7 一般式(2)

$$CH_2 = CH$$
 (2)

で<mark>表わされる 5 ーピニルピシクロ〔2. 2. 1 〕</mark> ヘプター 2 ーエンと

一般式(3)

HSiR*R*R* (3)

(式中、R⁵, R⁶, R⁷は互いに同一または相異なる置換または非置換の1 価炭化水素基、アルコキシ基またはハロゲン原子を示す) で表わされるシラン化合物を、反応触媒とし

 \circ

てパラジウム金属またはリン化合物を配位子 として含まないパラジウム錯体の存在下に反 応させ、蒸留によって精製することから成る 一般式(1)

$$R^{2} \longrightarrow SiR^{5}R^{6}R^{7}$$

$$R^{2} \longrightarrow R^{3}$$
(1)

(式中、R¹およびR²はいずれか一方がビニル 基で残余が水素原子、R³およびR⁴はいずれか 一方がビニル基で残余が水素原子、R⁵、R⁶、 R⁷は前記と同じ)

で表わされる二量体化されたピニルビシクロ ヘプチル基含有ケイ素化合物の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[発明の技術分野]

本発明は、有機高分子の架橋剤または改質剤 として有用な分子内に2個のビニル基を含有す る不飽和有機ケイ素化合物およびその製造法に 関するものである。

[発明の技術的背景とその問題点]

基を含有するケイ素化合物(特開昭62-215608 号公報)や5ーピニルピンクロ〔2.2.1〕ヘプチル基含有ケイ素化合物などが知られている。 しかし、これらは有機ポリマーの変性剤として 有効であるが、架橋剤または架橋助剤としての 作用には若干欠けるところがあった。

〔発明の目的〕

本発明の目的は、このような欠点を解消し、 反応性の高いアルケニル基を有し、かつケイ素 原子に結合した有機基を可能な範囲に大きくし て、他の重合性モノマーまたは有機ポリマーと の相溶性を高めたものにすることによって、共 重合性モノマーおよびポリマーの共架橋剤とし て有用な有機ケイ素化合物を見出すことであり、 さらに当該化合物を工業的に有利に製造する方 法を提供することである。

(発明の構成)

本発明者は、以上の目的を達成すべく鋭意検 討した結果、一般式(2)

しかしながら、ケイ素原子に結合したビニル 基は、炭素原子に結合したビニル基に比べて反 応性が異なることが知られており、そのために 有機高分子中にビニルシランを導入する方法が 制限され、かつ困難であった。さらに、ビニル シランでは有機化合物や有機高分子への相溶性 が制限されるなどの欠点もあった。

一方、上記欠点を改善するためにpービニルフェニル基のようなアルケニル基置換フェニル

$$CH_2 = CH$$
 (2)

で表わされる 5 ーピニルピシクロ〔2, 2, 1 〕へ ... ブター 2 ーエンと

一般式(3)

(式中、R⁵, R⁶, R⁷は互いに同一または相異なる置換または非置換の1価炭化水素基、アルコキシ基またはハロゲン原子を示す)

で表わされるシラン化合物を、反応触媒として パラジウム金属またはリン化合物を配位子とし て含まないパラジウム錯体の存在下に反応させ ると、次の一般式(1)

(式中、R¹およびR²はいずれか一方がビニル基で残余が水素原子、R³およびR⁴はいずれか一方がビニル基で残余が水素原子、R⁵、R⁵、R⁷は前記と同じ)

で表わされる二量体化されたビニルピシクロへ プチル基含有ケイ素化合物が生成し、かつ、減 圧蒸留によって容易に目的物として精製し得る ことを見出し、本発明をなすに至った。

即ち本発明は上記有機材料との反応性および 相溶性に優れた二量体化ビニルビンクロヘプチ ル基結合有機ケイ素化合物およびその製造方法 に関する。

本発明に用いられる一般式②の5ービニルビシクロ〔2.2.1〕ヘブター2ーエンは、環式炭化水素の環内および環外に炭素一炭素二重結合を有しており、これら二重結合の反応性の差達が利用されて環外のピニル基が残り、環内の二重結合が優先的に反応して、二量体化とシリル化が同時に達成されるための原料として選択されたものである。

本発明に用いられるシラン化合物は、上記の一般式(3)で示される。式中のR⁵、R⁶、R⁷は互いに同一または相異なる置換または非置換の1 価 炭化水素基、アルコキシ基またはハロゲン原子

これらシラン化合物は、例えばトリメチルシラン、トリエチルシラン、ジメチルエチルシラン、ジメチルフェニン、ジメチルフェニルシラン、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、トリプロポキシシラン、トリクロロシランなどが例示されるが、反応収率の点からは

トリクロロシランが原料として好ましい。

本発明に用いられるバラジウム系触媒としては、パラジウム金属、パラジウムの①価錯体ないずれの群からも選ぶことができるが、本発明の反応を選択的に進行させるにはその配位子としてリン化合物を含まないことが重要である。すなわち、リン化合物を配位子とするバラジウム錯体を使用すると、次の反応式

で示される一般式(4)の化合物が高収率で得られるのみで、本発明の化合物(1)は殆ど得られないかまたは低収率でしか得られない。従って、本発明で用いられる触媒としては、例えばパラジウムチャコールのような金属、ジクロロピス

(ベンゾニトリル) パラジウム(II)、ジブロモビス (ベンゾニトリル) パラジウム(II)、ジフロロピス (アセトニトリル) パラジウム(II)、ジクロロ(1.5ーシクロオクタジェン) パラジウム(II)、ジクロロピス (カーアリル) パラジウム(II)、ピス (アセチルアセトナト) パラジウム(II)、パラジウムジクロライドのような 2 価錯体などが例示される。これらの中では、反応性および収率などから、パラジウムチャコール、ジクロロ(1.5ーシクロオクタジェン) パラジウム(II)、ピス (アセチルアセトナト) パラジウム(II)、ピス (アセチルアセトナト) パラジウム(II)、ピス (アセチルアセトナト) パラジウム(II) などが好ましい。

なお、式(2)のビニル基が水素原子に置換したビンクロ〔2.2.1〕 ヘブター 2 ーエンとトリクロロンランとの反応で、触媒として塩化白金酸を用いた例が報告されている〔J. Gen. Chem. USSR.31〔4〕、1109~1117(1961)〕が、この場合には(1)に相当する化合物が低収率でしか得られず、本発明の触媒として適当でないことが示されて

いる。

パラジウム触媒の量は、5ービニルビシクロ 〔2.2.1〕 ヘプター2ーエン 100重量部当たり 0.001~ 5.0重量部の範囲が好ましく、さらに 0.01~ 1.0重量部が好ましい。触媒の添加量が 0.001重量部未満では反応速度が十分でなく、また 5.0重量部を超えて加えても反応速度の向上がみられないばかりでなく、経済的な面からも好ましくない。

5ーピニルピシクロ〔2.2.1〕ヘブター2ーエンに対するシラン化合物の仕込みモル比は、実用面から 0.4~1.0 の範囲が好ましいが、特に限定するものではない。ヒドロシリル化の反応温度は一30~150 での範囲で実施し得るが、好ましくは10~110 での範囲で通常実施される。この反応時の圧力は常圧で一般に行われるが、必要であれば加圧または減圧の状態であってもよい。

本発明を実施するに当たり、出発物質として 一般式(3)で示されるシラン化合物が使用できる

のようなケトン系溶剤およびジメチルホルムア ミド、ジメチルアセトアミドのような非プロト ン系極性溶剤などが例示される。

反応時間は、用いる原料、触媒、あるいは溶 媒、反応温度などにより異なるため、特に限定 するものではない。ただし、通常は 0.5~6時 間で反応を完結させるように条件設定が行われ る。反応は通常の方法によってなされる。例え ば、5ーピニルビシクロ〔2.2.1〕 ヘプター2 ーエンとパラジウム触媒の混合物を撹拌しなが ら所定の温度に加熱しておき、それにトリクロ ロシランなどのシラン化合物を滴下して通常実 施される。得られた化合物の精製は、選択性の 高い反応によって得られたものであるから、茲 留によって容易に行うことができる。その際に、 得られた化合物の熱安定性を増すために、予め 公知の適当な酸化防止剤を添加してから蒸留し たり、また得られた精製化合物に該酸化防止剤 の適当量を添加したりすることは、常套手段と して何等差し支えないことである。

が、反応収率の面からトリクロロシランを使用 し、その反応生成物を得た後に抜クロロシラン を用いてアルコキシ化やグリニャール反応によ るアルキル化などを実施してもよいことは当然 である。また、反応の際に使用する溶媒は、特 に必要とするものではないが、触媒の溶解性を 高めたりあるいは温度制御を行うために使用し ても差し支えない。このような溶媒としては、 クロロシランと反応性のない溶媒が使用でき、 例えばトルエン、キシレン、シクロヘキサン、 nーヘキサン、nーヘプタン、ナフサ、ミネラ ルスピリット、石油ペンジンのような炭化水素 系溶剤;クロロホルム:四塩化炭素、トリクロ ロエチレン、パークロロエチレン、 1,1,1-ト リクロロエチレンのようなハロゲン化炭化水素 系溶剤;エチルエーテル、テトラヒドロフラン、 エチレングリコールジエチルエーテルのような エーテル系溶剤;酢酸エチル、酢酸ブチル、酢 酸アミルのようなエステル系溶剤; アセトン、

[発明の効果]

上記した本発明の方法によって製造された二量体化されたビニルビシクロヘプチル基合有ケイ素化合物は、高収率、高純度で工業的に得られ、また環外に反応性の高いビニル基を得って大形の有機基を持っているために、他の重合性をイマーまたは有機ポリマーとの相溶性が有機があり、しかも加水分解性基または安定な有機基の結合したケイ素原子を有している。

メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン

従って、該化合物は、二重結合含有有機モノマーとの共重合体が容易に得られ、また他の有機ポリマーに対するグラフト化剤、架橋剤または変性剤として、あるいは固体表面に対する処理剤または接着向上剤などとして有用かつ効果のあるものである。

(実施例)

以下において、実施例を掲げ、本発明をさら に詳しく説明する。なお、実施例中の部はいず れも重量部を表すものとする。

実施例1

で示されるものであった。また、その純度をガ スクロマトクラフィーにより測定したところ99.2

ら、生成物は実施例1の化合物の塩素がメトキシ基に置換されたものであることが確かめられた。又化合物の純度をガスクロマトグラフィーにより測定したところ99.9%であった。 実施例3

実施例 2 のメタノールをエタノール55. 2 部(1.2 モル) に変える以外は全く同様にして、沸点160~161 セ/1.5mmHg のエトキン基置換誘導体72.0 部(収率89%) を得た。この化合物は無色透明の液体であり、その試験結果は第1表に示した通りであった。また、この化合物の純度はガスクロマトグラフィーにより測定したところ99.8%であった。さらに、この化合物のIRスペクトル、NMR スペクトルの測定チャートをそれぞれ第3 図および第4 図として示した。

実施例1で用いたと同様の四ツロフラスコに、 実施例3で得たトリエトキシシラン誘導体20.2 部 (0.05 モル) およびジエチルエーテル 100 ml を仕込み、臭化メチルマグネシウムのエーテル

実施例 4

%であった。この化合物のIRスペクトルおよび NMR スペクトルの測定チャートをそれぞれ第 1 図および第 2 図として示した。

なお、この化合物の初留について同様の分析をした結果では、5ーピニルピシクロ〔2.2.1〕 ヘプチルトリクロロシランおよびその異性体であることが認められた。

実施例2

実施例1で用いたと同じ四ツロフラスコに、
nーへキサン 132部、メタノール38.4部(1.2 モル) およびピリジン63.2部(0.8 モル) を仕込み、実施例1で得た反応物75.1部(0.2 モル) を、液温を20で以下に保ち、撹拌しながら1時間で消下した。滴下終了後、さらに室温で2時間撹拌を続けた。この反応液から副生したピリジン塩酸塩を値別し、得られた値液を減圧下に蒸留して沸点 130~131 セ/1.0mmHg の生成物63.2部(収率87%)を得た。この生成物は無色透明の液体であり、実施例1と全く同様の試験法で例定を行い、その結果を第1表に示した。結果か

溶液(力価=1.0)50 mlを、20 ℃の液温に保ち、 撹拌しながら1時間で滴下した。滴下終了後、 室温でさらに1時間撹拌を続けた。この反応液 から生成した塩化マグネシウムを濾別し、その 滤液のエーテルを除いてから最終的に減圧蒸留 を行った。反応生成物として沸点155~156℃/ 2.0mmHg の留分を11.4部得た。この化合物は無 色透明の液体であり、実施例1と同様の試験結 果から、次式

の化学構造を有することが判明した。この化合物の収率は61%であり、ガスクロマトグラフィーでの純度は99.4%であった。

実施例5

実施例1のパラジウムチャコールの代わりに ジクロロピス (ペンゾニトリル) パラジウム0.1 部を使用する以外は全く同様にした反応物228 部 (収率61%) を得た。その試験結果および純

特開平1-132591(6)

度は実施例1と全く同等であった。

比較例1

実施例5のパラジウム触媒の代わりにジクロ ロピス (トリフェニルホスフィン) パラジウム 0.1 部を使用して、同様の反応を行った。反応 生成物は、無色透明の液体で沸点85~87℃/4 mmHgの留分 297部を得た。この留分について屈 折率、比重、IR、NMR の測定を行うと、次のよ うな結果であった。

屈折率; n 25 1.5080

比 重; d 35 1.229

IR (液膜法) ;3070cm-1 (二重結合の v CH) 、

2950, 2860cm-1 (脂肪族レCH)、1635cm-1

NMR ; (90MHz, 熔媒CC1,中部標準TMS)

0.95~3.00ppm (m. 10H. 脂肪族プロトン)

5.00~5.10ppm (m. 2H. ピニル基のプロ

トン)

5.95~6.10ppm (m, 1H, ピニル基のプロ

トン)

以上の結果から、得られた留分は5-ピニル ピシクロ〔2.2.1〕 ヘプチルトリクロロシラン およびその置換位置の異なる異性体であること が確認された。この収率は90%の収率で、しか もガスクロマトグラフィーにより98.5%の高純 度であった。

比較例 2

触媒として 5 %白金チャコール 0.5部を用い た以外は比較例1と全く同様の反応を行った。 この反応物を減圧蒸留し、沸点85~89℃/4mmHg 250 部の透明液体を得た。この留分について比 較例1と同様の測定を行ったが、5 - ピニルビ シクロ〔2.2.1〕 ヘプチルトリクロロシラン、 (vC=C), 990, 910cm-1 (二重結合の & CH) 5- (2-トリクロロシリルエチル) ピシクロ [2.2.1] ヘプター2-エンの混合物であるこ とが確認され、目的物は含まれていなかった。 次に、蒸留残渣をガスクロマトグラフィーによ り分析した結果、高沸点物が 9.8%しか含まれ ていなかった。

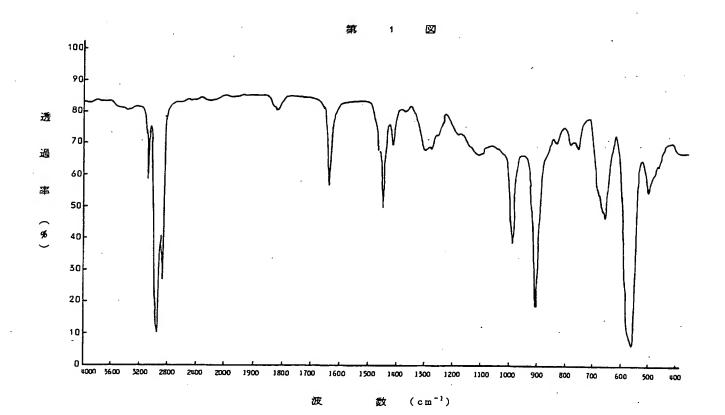
| | 実施例1 | 実 施 例 2 | 実 施 例 3 | 実 施 例 4 |
|---|---|--|---|---|
| R*; R*; R7 | C1 ; C1 ; C1 | ONe; ONe; ONe | OEt;OEt;OEt | Me;OEt;OEt |
| 沸 点 (で/mmHg) | 173~175/2.0 | 130~131/1.0 | 160~161/1.5 | 155~156/2.0 |
| 屈 折 率 (n 3°) | 1, 5340 | 1. 4989 | 1. 4877 | 1. 4880 |
| 比 重 (d 25) | 1. 191 | 1. 045 | 1, 005 | 1, 003 |
| 赤 外 線 吸 収 ス ペ ク ト ル (cm ⁻¹) | 3070 (二重結合のレCH) 2950 (脂肪族レCH) 2860 (") 1640 (L'=C) 990 (B'C=C) 910 (") | 3070 (二重結合のレCH) 2950 (脂肪族レCH) 2860 (パソイ) 2840 (レニC) 1640 (レニC) 1090 (まSi-O-C) 990 (まC-C) | 3070 (二重結合のレCH) 2950 (脂肪族レCH) 2860 (| 3070 (二度結合のレCH) 2950 (脂肪族レCH) 2860 (火 1640 (レC=C) 1280 (レSI-Jke) 1100 (おSI-JC) 990 (おC=C) 910 (ペ |
| 核 磁 気 共 鳴 ス ク ト ル (90MHz, CC1 4, ð) | 0.70-2.95 (m.19H, 脂肪族CH) 4.72-5.35 (m.4H, 二重結合CH) 5.35-6.15 (m.2H, 二重結合CH) | 0.60-2.80 (m, 19H, 脂肪族CH) 3.57 (s, 9HOCH ₃) 4.70-5.20 (m, 4H. 二重結合CH) 5.50-6.17 (m, 2H, 二重結合CH) | 0.60-2.80 (m, 19H, 脂肪族CH) 1.20 (t, J=7Hz, 9H, OCCH ₂) 3.80 (q, J=7Hz, 6H, OCH ₂) 4.70-5.20 (m, 4H. 二重結合CH) 5.50-6.17 (m, 2H. 二重結合CH) | 0.04 (s, 3H, Si-CH ₉) 0.60-2.80 (m, 19H, 脂肪族CH) 1.20 (t, J=7Hz, 6H, OCCH ₉) 3.80 (q, J=7Hz, 4H, OCH ₂) 4.70-5.20 (m, 4H, 二重結合CH) 5.50-6.17 (m, 2H, 二重結合CH) |
| 質量スペクトル (M*) | 374 | 362 | 404 | 374 |
| 元 素 分 析 (%) (カッコ内は 計算値) | C:57. 46 (57. 48) H: 6. 70 (6. 70) Si: 7. 46 (7. 47) C1:28. 38 (28. 35) | C:69.53 (69.56) H: 9.48 (9.45) Si; 7.74 (7.75) | C:71.23(71.24) H: 9.97(9.96) Si: 6.94(6.94) | C:73.71(73.74) H:10.19(10.22) Si; 7.48(7.50) |

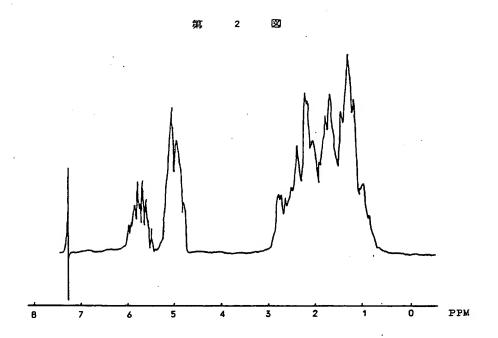
特開平1-132591(7)

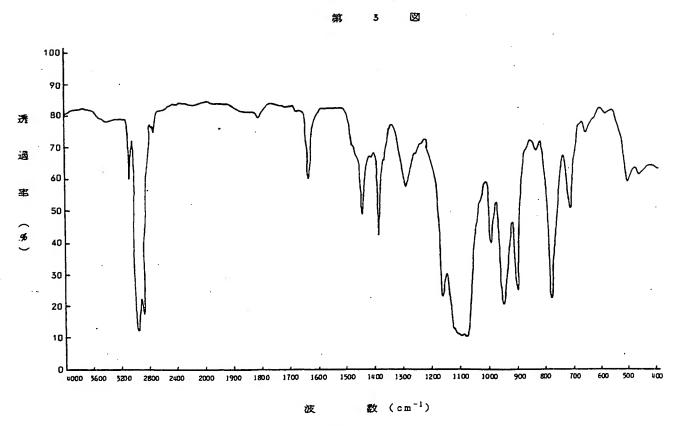
4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図は夫々実施例1において得られた本発明化合物のIRチャート、NMR チャートであり、第3図、第4図は夫々実施例3において得られた本発明化合物のIRチャート、NMR チャートである。

出願人代理人 古 谷 馨







特開平1-132591(9)

